# SPEED 法による溶射皮膜の評価

# 桑嶋 孝幸<sup>\*</sup>、 高橋 幾久雄<sup>\*</sup>、 太田 利夫<sup>\*\*</sup>、 田端 亮一<sup>\*\*</sup>

高速ガス溶射装置で溶射した2種類の溶射材料 (Ni 基自溶合金、Ni 基自溶合金にWC-Coを 混合した粉末)を1223K、1273K、1323K、1373Kで再溶融処理をして皮膜の性状を調べた。再 溶融処理後の皮膜はSPEED法により電解処理をして析出物を抽出し、それぞれの処理温度にお ける析出物の形状や構造と皮膜の性状との関係を調べた。その結果、1273K以上では針状の析 出物と角状の析出物が認められ、これらはX線回折の結果からCr23C6、Cr7C3、Cr2Bであった。 また、Ni 基自溶合金とWC-Coの混合粉末を溶射した皮膜では、Co6W6Cも認められた。 キーワード:Ni 基自溶合金、SPEED法、皮膜組織、炭化物、硬度

# Evaluation of Thermal Spray Coating Using SPEED Method

# KUWASHIMA Takayuki, TAKAHASHI Ikuo ,OHTA Toshio and TABATA Ryoichi

Two kind of thermal spray materials ,Ni base self fluxing alloy powder and blend Ni base self fluxing alloy powder and WC-Co powder are sprayed by high velocity flame spraying and they are fused at 1223K,1273K,1323K and 1373K. After fusing, the samples are etched by the SPEED method for analysis of particles in the coatings and the residue are analyzed by SEM,XRD and so on. Some kind of particles,look like needle and mass are observed in the residue. From XRD analysis, they are Cr23C6,Cr7C3,Cr2B. In blend Ni base self fluxing alloy and WC-Co coating, Co6W6C are observed,too. key words: Ni base self-fluxing alloy,SPEED method,coating stracture,carbide,hardness

## 1 緒 言

溶射は表面改質技術の中でも加工速度が速く、金属は もちろんサーメット、セラミックスなどほとんどの材料をコー ティングすることができるため、自動車産業をはじめ様々 な産業分野で広く用いられている。なかでも、高速フレ-ム溶射は、従来のフレ - ム溶射を上回るフレ - ムの高速 化が達成され密着力が高く高硬度な皮膜を形成することが できるため、耐摩耗性サ - メット皮膜の形成に実用化され 高い評価を得ている。一方、環境に対する問題意識の高 まりから、循環型社会への転換が叫ばれ、産業界におい てもリサイクルに対する意識が高まっている。 廃棄物の排 出量を減らすため、部品、部材の耐久性の向上、消耗 部品の再利用が求められている。溶射は、前述のように ほとんどの材料をコーティングできるため、耐食性、耐熱 性、耐摩耗性などを大幅に向上させることができ、また肉 盛溶射により部品、部材を容易に再利用できる。自溶性 合金溶射は、溶射後、皮膜を再溶融させるため、基材と の密着力が高く、耐食性、耐熱性、耐摩耗性な どが優れている。

自溶性合金は、再溶融処により金属基材と皮 膜が冶金的な結合になるとともに Cr の炭化物や ほう化物が析出することにより皮膜の耐摩耗性が 向上する。しかし、この析出物を分離して皮膜の 性状を評価した例はあまりない。本研究では、様々なアプ リケーションへ応用するための基礎データを得ることを目的 に、皮膜中の析出物を分離抽出して、皮膜の再溶融処理 温度と皮膜組織、皮膜性状との関係を明らかすることを目 的に行った。

## 2 実験方法

2-1 供試材

溶射材料はNi基自溶合金であるDIAMALLOY2001と Ni基自溶合金とWC-12CoをプレンドしたDIAM-ALLOY2002を使用した。また、金属基材は、長さ 70mm、幅50mm、厚さ5mmのS45Cを使用した。溶 射材料と金属基材の化学組成を表1に示す。

#### 2-2 溶射方法

溶射装置は、スルザ-メテコ社製のダイヤモンドジェット溶 射装置を使用した。溶射に際しては、脱脂後、金属基材

表1 金属基材と溶射材料の化学組成

		粒径(µm)	化学成分	
金属基材	S45C	-	C0.44 Si0.22 Mn0.68 P0.0255 S0.087	
溶射材料	Diamalloy2001	45 ~ 15	Ni-17Cr-4Fe-4Si-3.5B-1C	
	Diamalloy2002	45~11	(WC-12Co) 33Ni-9Cr-3.5Fe-2Si-2B-0.5C	

- \* 金属材料部
- \*\* (株)釜石電機製作所

#### 岩手県工業技術センター研究報告 第7号 (2000)

表面をアルミナグリットでプラスト処理を行い、粗面化、清 浄化し、ロボットによる自動方式で皮膜厚さが0.5mmにな るようにパス数を調節して溶射した。溶射後の再溶融処理 は、大気雰囲気中で電気炉により加熱した。昇温速度は 6K/minで加熱温度による皮膜性状を比較するために最高 加熱温度を1223K、1273K、1323K、1373Kの4水準 とした。冷却は空冷である。 表2に溶射条件を示す。

#### 2-3 評価方法

作成した試験片は、レーザ顕微鏡および EPMAを使用 して、皮膜組織を調べた。皮膜の硬さを調べるためにマイ クロビッカース硬度計および大越式迅速摩耗試験機を使用 した。大越式迅速摩耗試験条件を表3に示す。大越式迅 速試験では、試験時の圧痕を測定するためと熱処理した 皮膜表面の酸化皮膜を除去する目的で表面を研削して試験 を行った。試験後の圧痕の大きさはビデオ測定顕微鏡 (OGP 社製 SMARTSCOPE200)を使用して次式により 比摩耗量を計算により求めた。

$$W_{s} = \frac{Bb_{0}^{3}}{4000 RP_{0}\ell_{0}}$$
  
 $B: 回転円板の厚み (mm)$   
 $b_{0}; 摩耗痕幅 (mm)$   
 $R: 回転円板直径 (mm)$   
 $P_{0}; 最終荷重 (kg)$   
 $\ell_{0}; 摩擦距離 (m)$ 

熱処理により皮膜組織中に析出した析出物の同定をする ためSPEED法を適用した。<sup>1),2)</sup>SPEED法は、非水溶媒 系電解液を用いた定電位電解エッチング法(Selective Potentiostatic Etching by Electrolytic Dissolution Method)で、金属中に介在する析出物の分離することが できる。この方法によれば酸化物、ほう化物、炭化物など を抽出することが可能である。電解液は、10%アセチルア セトン-1%塩化テトラメチルアンモニウム-メチルアルコ-ル(いずれも特級試薬)を混合して作成した。試験片は、

売 2	<b>宓时冬</b> 件
1.X 4	

溶射材料		Diamalloy2001	Diamalloy2002	
酸素	圧力(psi)	150		
	流量	44		
プロパン	圧力(psi)	100		
	流量	39		
エアー	圧力(psi)	75		
	流量	49		
溶射距	離(mm)	250	175	
溶射速度(m/min)		45		
ピッチ(mm)		2		

# 表3 大越式迅速摩耗試験条件

回転円板	SKD11(HRC62)	
摩擦距離(m)	100	
最終荷重(kg)	6.3	
摩擦速度(m/sec)	0.94、1.97、2.91、3.62	

15mm × 15mm に切り出した試料表面を研磨した後、皮膜の表面以外を樹脂で被覆して電解を行った。電極は飽和 甘こう電極を使用し、電解電位は+500mV vs SCEとし 2,000 クーロンまで電解を行った。

電解を行った試料は、表面に残った残滓をメチルアル コール中に混濁し、フィルター上 (日本電子製SEM-PORE: フィルタ孔径0.6 µm、フィルタ膜厚10 µm)に捕集し て電子顕微鏡により形状観察を行った。また、試料表面 を電子顕微鏡で観察し、表面に析出物残滓が残っている ことを確認した後、微小部X線回折装置により構造解析 を行った。

#### 3 実験結果及び考察

図1 に皮膜断面のレーザ顕微鏡組織を示す。 as spray 皮膜ではダイヤモンドジェット溶射皮膜特有の半円状の組織 が認められる。これはダイヤモンドジェット溶射皮膜特有の 組織で、溶射材料が半溶融状態で基材に衝突凝固するた めである。

Diamalloy2001、Diamalloy2002とも再溶融処理温度 1223Kでは、皮膜中に気孔も認められ、as spray皮膜と 比較しても大きな差はない。処理温度1273K(Ni基自溶 性合金の融点)以上になると処理後の皮膜表面は溶融に より滑らかになっていた。この温度以上になると皮膜組織は 大きく変化し、角状の粒子が析出している。また、金属基 材と皮膜との間に拡散層が認められる。

Ni 基自溶性合金とWC-12Co との混合粉末である Diamalloy2002は、WC粒子がas spray皮膜に比べて 温度上昇にともないわずかに皮膜中に分散している。



図1 溶射皮膜断面のレーザ顕微鏡写真

100 µ m



図3 マイクロビッカース硬さ測定結果

Diamalloy2001 をEPMA により線分析した結果を図 2 に示す。誌面の都合でas spray と1373Kのみの結果を 示す。1373Kで熱処理した皮膜には、針状と角状の粒子 が認められるが、これは線分析の結果からCrの炭化物と ほう化物であることがわかる。1273K以上で熱処理した皮 膜でも同様の組織となっていた。

図3、図4にマイクロビッカース硬さ測定結果と大越式迅 速摩耗試験結果を示す。Diamalloy2001は、処理温度 が1223Kでは、as spray皮膜の測定結果(500~650) と大きな差は認められない。しかし、1273K以上になると マイクロビッカース硬さは上昇する傾向が認められる。大越 式迅速摩耗試験結果では、皮膜の溶融が認められた 1273K以上の試料において比摩耗量が少なくなっていて、 マイクロビッカース硬さ測定結果と傾向が一致している。こ れは、皮膜が熱処理により溶融したためCrの炭化物やほ



# 図4 大越式迅速摩耗試験結果

う化物などの硬質粒子が形成されたことと粒子間の結合が 冶金的な結合になったためである。

一方、Diamalloy2002では、1373Kで処理した皮膜の 硬さが平均で950とas spray皮膜の測定結果(700~900) や他の条件に比べて著しく高くなっている。しかし、大越式 迅速摩耗試験結果では、処理温度が低い1223Kの試料 の比摩耗量が一番少なくなっていて、これ以上の処理温度 では摩耗量は逆に多くなっている。

図5にDiamalloy2002を1373Kで処理した皮膜断面の 上部付近と下部付近のSEM写真を示す。下部ではWCなど の粒子が多数認められるが上部ではほとんど認められてい ない。これらをふまえて図2のレーザ顕微鏡組織をよくみる と1273K以上で処理した皮膜は、2層に分離していて、上 部の層は処理温度の上昇に伴って厚くなる傾向が認められ る。EPMAによる分析では、as spray皮膜のマトリックス はNiであったが、Diamalloy2002はWC-Co粉末とNi 基自溶合金の混合粉末であったため、処理温度の上昇に 伴いNi 基自溶合金が良く溶融することに伴って、比重の 違いから硬いWC粒子が皮膜下部に分離したため、大越 式迅速摩耗試験の結果が逆転したと思われる。<sup>3)</sup>

図6にSPEED法で電解処理した後の残滓外観のSEM 写真を示す。両方の皮膜において、皮膜が溶融していな いas spray皮膜と1223Kで熱処理した皮膜でも1µm程





10 µ m

図5 溶射皮膜断面の SEM 写真 (左:皮膜上部、右:皮膜下部)



図6 SPEED 法処理後の残滓外観の SEM 写真

度の微細な残滓が認められる。Diamalloy2001では、処 理温度1273K以上において角柱状と塊状の残滓が認めら れるが図2の線分析の結果から前者がCr炭化物、後者が Cr ほう化物と考えられる。また、Diamalloy2002におい ても量は少ないが同様の形状の残滓が認められる。これら 以外の残滓は、WC あるいはこれらの化合物であると考え られる。

また、皮膜が溶融していない as spray皮膜や 1223Kで 処理した皮膜においても1µm程度の非常に細かい残滓 が多数認められる。

図7に1373Kで熱処理した皮膜をSPEED法で処理した 残滓のX線回折結果を示す。Diamalloy2001では、 Cr7C3、Cr23C6、Cr2Bが認められる。Diamalloy2002 では、WCの他にCr2B、Cr23C6が認められる。また、高 温での保持時間が長いためにCo6W6Cも認められる。as spray皮膜ではこの相は認められていないため、熱処理に よりこの化合物が形成されたと考えられる。誌面の都合で 図には示していないが、as spray皮膜や1223K皮膜でも Cr炭化物のピークが認められていた。このことから、図6



図7 SPEED 法処理後の残滓の X線回折結果 の残滓は、溶射材料の Ni 基自溶合金の製法に起因して いると考えられる。すなわちアトマイズ法で製造されたNi 基自溶合金はアトマイズ処理のために溶融されるが、その 過程で粉末中にわずかであるが炭化物やほう化物が析出し ていると考えられる。

#### 4 結 言

1.SPEED法により容易に溶射皮膜中の炭化物やほう化物 などを分離するができる。

2.Ni基自溶合金は、皮膜を溶融させることによりNiマトリックス中にCr7C3、Cr23C6、Cr2Bなどが析出し、耐摩耗性が向上する。

3.Ni 基自溶合金とWC-Co との混合粉末を溶射した皮膜 は再溶融温度が高いと比重の違いから分離する傾向が認 められ、耐摩耗性が低下する。

4.溶融していない皮膜においてもわずかながら炭化物やほう化物が含まれている。

本報告は平成11年度技術パイオニアORT事業で実施し た成果です。

### 文 献

1) 黒澤文夫, 田口 勇, 谷野 満: 日本金属学会会報, Vol20, No5, 377(1981)

2) 黒澤文夫, 田口 勇, 松本龍太郎: 日本金属学会誌, Vol43, No11, 1068(1979)

3) 富田友樹, 高谷泰之, 原田良夫: 高温学会誌, Vol20,No5,208(1994)